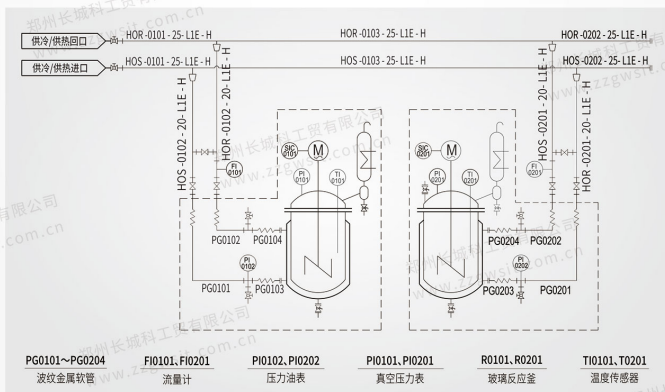


温度控制产品配套多台玻璃反应釜



公共冷热源配套多台玻璃反应釜

# 压力控制

真空泵 控制器 溶剂回收



## 集热式恒温磁力搅拌浴



### 用途特点

提供高温环境，槽内放置烧杯等反应容器，浴液可以很好的包裹反应容器，使容器内物料受热均匀。

- 磁力搅拌机构带动槽内的搅拌装置同步旋转，搅动浴液，使浴液受热均匀；
- 采用直流无刷电机驱动；
- 高温磁体，连续使用不失磁；
- 温度控制采用PID方式；
- 按键输入和数字显示，操作简单；
- HWCL-3和HWCL-5型配置双传感器，可根据需要显示浴槽内温度或反应容器内的温度。

### 俯视对比



## 搅拌浴

### 产品参数

型号	HWCL-1	HWCL-3	HWCL-3S	HWCL-5
工作温度范围(℃)	水浴: 室温 + 5~95		油浴: 室温 + 5~200	
温度稳定性(℃)	±1			
温度设定显示	按键输入/数码管显示			
转速设定	旋钮设定			
转速 (rpm)	0~2000			
浴槽尺寸 (mm)	Φ145×104	Φ220×110	Φ220×160	Φ254×130
浴槽容积 (L)	1.5	4	6	6.5
加热功率 (W)	300	500	1050	1050
可放置最大烧瓶 (mL)	500	3000	3000	5000
电源	110V~、60Hz或220~240V~、50/60Hz			
外形尺寸 (mm)	190W×200D×490H	260W×300D×440H	260W×300D×490H	280W×290D×470H
重量 (kg)	4	5	5.5	6

保护功能: 过电流保护、接地保护、超温保护

### 应用案例

